(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出組公開各号

特開平6-149142

(43)公開日 平成6年(1994)5月27日

(51) Int.CL⁵

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示管所

G03H 1/02 G 0 2 B 1/10

8108-2K Z 7132-2K

> 118 . 15t . 1,

審査請求 未請求 請求項の数1(全 10 頁)

(21)出題各号

特類平4-328636

(71)出原人 000222118

東洋インキ製造株式会社

(22)出駐日

平成 4年(1992)11月13日

東京都中央区京橋2丁目3巻13号

(72)発明者 山口 岳男

東京都中央区京協二丁目3巻13号東洋イン

中型造株式会社内

(72) 発明者 鳥羽 泰正

東京都中央区京概二丁目3番13号東洋イン

+製造株式会社内

(72)発明者 安池 円

東京都中央区京橋二丁目3番13号東洋イン

+製造株式会社内

(54)【発明の名称】 体積位相型ホログラムの製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【目的】化学的安定性や耐環境特性に優れた高性能の体 績位相型ホログラムを製造する。

【構成】1) アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エ ステルの単一重合体、またはこれらのモノマーとビニー ルモノマーとの共重合体の高分子化合物。2)重合可能 なエチレン性不敵和結合を有する化合物、3)3-ケト クマリン領、および4)ジアリールヨードニウム塩、の 4成分の組合せを含むホログラム記録用感光材料を光学 的に透明な基材と保護膜とで挟んだ感光膜をホログラム 記録媒体として干渉パターンで露光するが、露光の前か 後に紫外線、可視光線、電子線などの活性線で付加的な 露光を与えるか、または削熱処理する第1の工程、溶媒 で記録媒体を膨潤させる第2の工程、さらに記録媒体を 溶解性及び影潤性に乏しい溶媒に接触させ収縮させる第 3の工程により体補位相型ホログラムを製造する。

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項】 アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エ ステルの単一重合体、またはアクリル酸エステルまたは メタクリル酸エステルとピニルモノマーとの2成分以上 の共重合体である高分子化合物(A)、宣合可能なエチ レン性不飽和結合を少なくとも!個以上有する化合物 (B)、3-ケトクマリン類(C) およびジアリールヨ ードニウム塩(D)との組合せを含むことを特徴とする ホログラム記録用感光材料が、光学的に透明な基材と光 とを特徴とするホログラム記録媒体を用いて体積位相型 ホログラムを製造するに当たって、該ホログラム記録媒 体を輻射線の干渉バターンに露出する第1の工程。該記 録媒体を膨調せしめる密媒にて処理する第2の工程、さ ちに該記録媒体を膨調性に乏しい溶媒に接触させ収縮せ しめる第3の工程からなる工程と、該記録媒体を第1の 工程の前あるいは後に、繁外線、可視光線、電子線など の活性線への窓出、(および)または加熱によって処理 せしめる工程とを具備してなることを特徴とする体積位 相型ホログラムの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、化学的安定性や耐環境 特性に使れ、且つ感度特性、解像度、回折効率及び透明 性に特に優れた体積位相型ホログラムの製造方法に関す るものである.

[0002]

【従来の技術】従来、ホログラム記録媒体として、漂白 処理銀塩および重クロム酸ゼラチン系の感光材料が一般 に使用されてきた。しかし、これらのボログラム記録媒 30 体によるホログラムの製造は、何れも感光板の作製方 法、ホログラム製造のための処理が煩雑であったり、製 造されたホログラムが耐環境特性、例えば耐湿性、耐候 性に劣る、また解像度に限界があるという問題点を有し ていた。

【①①①3】かかる問題を解決するために、耐環境特性 に優れ、且つ高解像度、高回折効率などのホログラムの 有すべき特性を備えた体積位相型ホログラムの製造方法 として、フォトポリマーを利用した例が知られている。 例えば、特公昭62-22152号公報では、損体とな 40 るべき宣合体中に光重台性物質である2個以上のエチレ ン性不飽和結合を有する多官能単量体を分散せしめた感 材を、輻射線の干渉パターンに露出する第1の工程、該 感料を第1の溶媒で処理し該感材を膨潤せしめる第2の 工程、影響作用の乏しい第2の溶媒で処理し該感材を収 縮せしめる第3の工程とを具備してなることを特徴とす るホログラム製造方法が開示されている。しかしなが ち、該公知文献における方法においては、第2の現像工 程において、輻射線の干渉バターンに露出されなかった 部位、いわゆる未露光部位において若しく白化するとい 50 率及び透明性に特に優れた体論位相型ホログラムの製造

う問題点があった。また、該公知文献に記載の感材を用 いて、充分な回折効率を有するホログラムを製造するた めには50 mj/cm'以上の露光エネルギーが必要と され、ホログラムの大量複製、即ち露光時間の短縮化に おいて重要な特性となる感度特性をより一層向上させる ことが望まれた。

【①①04】一方、3-ケトクマリン誘導体とジアリー ルヨードニウム塩との組合せから成る光重合開始剤が、 特開昭60-88005 (特公平3-62162号公 学的に透明な保護膜に挟まれて感光襞を形成しているこ 10 観)にて提案され関示されているが、当該公知文献にお いてはホログラム記録のための具体的な例示あるいは作 成法に関する記載もされておらず、当該公知文献記載の 光重合開始剤の単なる利用では体補位相型ホログラムを 作成することはできなかった。

> -【0005】また、特願平4-31590号公報におい ては、ポリメタクリル酸メチル、重合可能なエチレン性 不飽和給台を少なくとも1個以上有する化合物。3-ケ トクマリン領およびシアリールヨードニウム塩との組合 わせからなることを特徴とするホログラム記録用感光材 26 料が提案されているが、現像処理工程において、未露光 部位が著しく白化するという問題点があった。

【① 0 0 6 】また、高分子化合物、重合可能なエチレン 性不飽和結合を少なくとも1個以上有する化合物および 3-ケトクマリン領およびラジカル発生剤とを構成成分 とするホログラム記録用感光材料及びそれを用いたホロ グラムの製造方法がいくつか提案されている。例えば、 特開平2-216180号公報には、ポリビニルカルバ ゾールあるいはその誘導体、多官能モノマー、クマリン 誘導体及び有機過酸化物からなるホログラム記録用組成 物が、また特開平4-13172号公報には、ポリビニ ルカルパゾール、メタクリレート系化合物、ケトクマリ ン色素及び鉄アレーン錯体からなるホログラム記録用組 成物が開示されている。とれらのホログラム記録用感光 材料は、ポリビニルカルバゾールあるいはその誘導体を 主剤としているため、化学的に安定でかつ高い解像度、 耐湿性、耐熱性、耐候性を有しているものの、ポリビニ ルカルバゾールは、該現像処理工程において結晶化して 白化しやすく、逐明性の再現性が悪いという問題点や、 ポリピニルカルバゾールの剛直性のために、感度特性に おいて劣るという欠点があった。一方、特関平2-21 6181号公報においては、ポリビニルピロリドン、多 官能モノマー、クマリン色素及び有機過酸化物とからな るホログラム記録用組成物が関示されているが、該公知 材料は、高分子化台物が水膨稠性あるいは水溶性である ために、耐湿性や耐水性などの耐濃填特性に劣るという 欠点を有していた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、化学的安定 性や耐躁境特性に優れ、且つ感度特性、解像度、回折効 方法を提供するものである。 [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、以上の路 点を考慮し、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、 本発明に至ったものである。すなわち、本発明は、アク リル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単一重合 体。またはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エス テルとビニルモノマーとの2成分以上の共宣合体である 高分子化合物(A)、重合可能なエテレン性不飽和結合 マリン類 (C) およびジアリールヨードニウム塩 (D) を含むことを特徴とするホログラム記録用感光材料が、 光学的に透明な基材と光学的に透明な保護膜に挟まれて 感光膜を形成していることを特徴とするホログラム記録 媒体を用いて体積位相型ホログラムを製造するに当たっ て、該ホログラム記録媒体を輻射線の干渉パターンに露 出する第1の工程、該記録媒体を彫澗せしめる溶媒にて 処理する第2の工程、さらに該記録媒体を影測性に乏し い溶媒に接触させ収縮せしめる第3の工程とからなる工 程と、該記録媒体を第1の工程の前あるいは後に、紫外 20 線、可視光線、電子線などの活性線への露出、(およ び)または加熱によって処理せしめる工程とを具備して なることを特徴とする体積位相型ホログラムの製造方法 である。

【0009】以下、詳細にわたって本発明を説明する。 【①①10】本発明のホログラム記録媒体において使用 される高分子化合物(A)は、アクリル酸エステルまた はメタクリル酸エステルの単一重合体。またはアクリル 酸エステルまたはメタクリル酸エステルと、その他のビ ニルモノマーとの2成分以上の共宣合体である。具体的 なアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単 一重合体としては、メチル、エチル、プロピル、イソブ ロビル、nープチル、secープチル、tertープチ ルーペンチルーネオペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オ クチル、ノニル、ドデシル、2ーメチルブチル、3ーメ チルプチル、2-エチルプチル、1、3-ジメチルブチ ル、2-エチルヘキシル、2-メチルペンチル、シクロ ヘキシル、アダマンチル、イソボルニル、ジシグロペン タニル、テトラヒドロフルフリールなどの鎖状、分枝状 及び環状アルキルのアクリル酸またはメタクリル酸エス テルモノマーの重合体、フェニル、4-メトキンカルボ ニルフェニル、4ーエトキシカルボニルフェニル、4ー ブトキシカルポニルフェニル、4-tert-ブチルフ ェニル、ベンジル、4ーフェニルエチル、4ーフェノキ シジエチレングルコール、4-フェノキシテトラエチレ ングリコール、4-フェノキシヘキサエチレングリコー ル 4ーピフェニリルなどの芳香環を含有するアクリル 酸またはメタクリル酸エステルモノマーの重合体。フェ ロセニルスチル。フェロセニルエチルなどの鉄原子を含

の重合体、トリフルオロエチル、テトラフルオロプロピ ル。ヘフタデカフルオロデシル、オクタフルオロベンチ ル。2、3-ジプロモプロビルなどのハロゲン原子を含 有するアクリル酸またはメタクリル酸エステルモノマー の重合体、トリメトキシンリルプロビルなどのケイ素原 子を含有するアクリル酸またはメタクリル酸エステルの 重合体、グリンジルアクリレートやグリシジルメタクリ レートなどのエポキシ基を含有するアクリル酸またはメ タクリル酸エステルモノマーの重合体、N,N-ジメチ を少なくとも1個以上有する化合物 (B)、3-ケトク 10 ルアミノエチル、N, N-ジエチルアミノエチル、tー ブチルアミノエチルなどのアミノ基を含有するアクリル 酸またはメタクリル酸エステルモノマーの重合体などが 挙げられる。これらのアクリル酸エステルまたはメタク リル酸エステルモノマーは、必要に応じて2成分以上の 共重合体として使用することが可能である。

> 【①①11】前記したアクリル酸エステルまたはメタク リル酸エステルモノマーとの2成分以上の共重合体とし て使用できるビニルモノマーとしては、ブタジエン、イ ソプレン、アクリルアミド、N-ブチルアクリルアミ ド、N、Nージメチルアクリルアミド、アクリロニトリ ル、スチレン、4ープロモスチレン、パーフルオロスチ レン、αーメチルスチレン、ビニルトルエン、酢酸ビニ ル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、N-ビニルピロリド ン。Nーピニルカルパゾール、ピニルピリジン。ピニル ピロリジンなどが挙げられる。

【()() 12】本発明のホログラム記録媒体に供される重 台可能なエチレン性不飽和結台を少なくとも!個以上有 する化合物(B)としては、1官能であるビニルモノマ 一の他にオリゴマーを含むものであり、さらには高分子 **登化合物であってもよく。またこれらの混合物であって** もよい。その様な化合物としては、アクリル酸、メタク リル酸、イタコン酸、マレイン酸、アクリルアミド、メ タクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、2-ヒド ロキシエチル (メタ) アクリレート、 N-ピニルカルバ ゾール等の高速点ピニルモノマー、さらには、脂肪族ポ リヒドロキシ化合物、例えば、エチレングリコール、ジ エチレングリコール、トリエチレングリコール。テトラ エチレングリコール、ネオペンチルグリコール、1、3 ープロパンジオール、1、4ープタンジオール、1,5 ーペンタンジオール、1、6-ヘキサンジオール、1, 10-デカンジオール、トリメチロールプロパン、ペン タエリスリトール、ジベンタエリスリトール、ソルビト ール マンニトールなどのジあるいはポリ (メタ) アク リルエステル類、芳香族ポリヒドロキン化台物、例え ぱ、ヒドロキノン、レゾルシン、カテコール、ピロガロ ール等のジあるいはボリ(メタ)アクリルエステル、イ ソシアヌル酸のエチレンオキシド変性(メタ)アクリレ ート、さらには、側鎖にヒドロキシ量やハロゲン化メチ ル基の如き反応活性を有する官能基を持つ宣合体とアク 有するアクリル酸またはメタクリル酸エステルモノマー 50 リル酸、メタクリル酸、クロトン酸などの不飽和カルボ

ン酸との高分子反応によって得られるポリマーも好適に 使用しうる。このような高分子化合物としては、ポリビ ニルアルコール。ビニルアルコールと酢酸ビニルとの共 重合体、ポリエピクロルヒドリン、フェノキシ樹脂、ポ リクロロメチルスチレン、2-ヒドロキシ (メタ) アク リレートと種々アクリレートモノマーとの共重合体、フ ェノール樹脂などが挙げられる。さらには、(メタ)ア クリル化されたエポキシ樹脂、ポリエステルアクリレー トオリゴマー。 (メタ) アクリル化ウレタンオリゴマ

5

【0013】本発明で使用の3-ケトクマリン類(C) としては、一般式(1)

【0014】一般式(1)

[(k1)

【① 0 1 5 】 (式中、R1 、R1 は、水素原子、ハロゲ ン原子、アルキコシ基またはジアルキルアミノ基。アリ ール最あるいは稿合されたベンゼン環を示し、R⁹ は水 素原子あるいはシアノ基を示し、R* は低級アルキル 基。アリール基、復素環。スチリル基を示す)で表わさ れる3-ケトクマリン領または、一般式(2)

【0016】一般式(2)

[1t2]

【0017】(式中、R'、R'、R'、R'は、水素 原子、ハロゲン原子、アルキコシ基またはジアルキルア ミノ墓、アリール基あるいは縮合されたベンゼン環を示 し、R*、R1ºは水素原子あるいはシアノ基を示す)で 表わされる3位にカルボニル置換されたビスケトクマリ ン類から選ばれた少なくとも1種の化合物であり、クマ リンのベンゼン核にアルコキシ基またはジアルキルアミ ノ基が置換されていることが望ましい。

[①①18] 一般式(1)におけるR1、R1、および 一般式 (2) におけるR'、R'、R'におい て、ハロゲン原子としてはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素 原子が、アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ

トキン基、イソブトキシ蟇、Sec‐ブトキシ蟇、te r t - ブトキシ蟇、ベンジルオキシ蟇などが、ジアルキ ルアミノ基としてはジメチルアミノ墓。ジエチルアミノ 基。ジュロリジル基などが、アリール量としてはフェニ ル墓。p-トリル基、キシリル基、クメニル基。ナフチ ル基。アンスリル基、フェナントリル基などが、縮合べ ンゼン環としてはナフタレン環、アントラセン環などが 挙げられる。また、一般式(1)におけるR1におい て、低級アルキル基としては、メチル墓、エチル墓、ブ ー アクロレイン化ポリビニルアルコール等をあげるこ 10 ロビル基などが アリール墓としてはフェニル墓 ロー トリル基、キシリル基、ケメニル基。ナフチル基。アン スリル基、フェナントリル基などが、複素環としてはベ ンゾプラン環。ベンゾチオフェン環。イソインドール環 などが、スチリル基としては、スチリル基、p‐ジメチ ルアミノスチリル基、p-ジエチルアミノスチリル基、 pーメトキシステリル基などが挙げられる。

【①①19】一般式(1)で表わされる具体的な化合物 の倒としては、3ーチエノイルクマリン、3-(4-3 トキンベンゾイル》クマリン、3-ベンゾイルクマリ 29 ン、3-(4-シアノベンゾイル) クマリン、3-チェ ノイルー7ーメトキシクマリン、7ーメトキシー3ー (4-メトキシベンゾイル) クマリン、3-ベンゾイル - 7 - メトキシグマリン、3 - (4 - シアノベンゾイ ル) -7-メトキシクマリン、5, 7-ジメトキシー3 ーチエノイルクマリン、5、7ージメトキシー3ー(4 ーメトキシベンゾイル)クマリン、3-ベンゾイルー 5、7-ジメトキシクマリン、3-(4-シアノベンゾ イル) -5, 7-ジメトキンクマリン、7-ジエチルア ミノー3ーチエノイルクマリン、7ージエチルアミノー 30 3-(4-メトキシベンゾイル) クマリン、3-ベンゾ イルーフージエチルアミノクマリン。 アージエチルアミ 之三3~(4~シアノベンゾイル)クマリン、7~ジエ チルアミノー3~(4-ジメチルアミノベンゾイル)ク マリン、3-(2-ベンゾフロイル)-7-ジエチルア ミノクマリン、3ーシンナモイルー?ージエチルアミノ クマリン、4-シアノー3-シンナモイルー7-ジエチ ルアミノクマリン、3-(p-ジエチルアミノシンナモ イル) - 7 - ジエチルアミノクマリン、3 - アセチルー **7ージェチルアミノクマリン、3ーカルボキシー?ージ** エチルアミノクマリン、3-(4-カルボキシベンゾイ ル) -7-ジエチルアミノクマリンが挙げられる。ま た。さらに、ケマリンベンゼン環に芳香環が縮合されて いてもよい。次に、一般式(2)で表わされる具体的な 化合物としては、3、3、-カルボニルビスクマリン、 3. 3' -カルボニルビス(7-メトキシクマリン)、 5、7-ジメトキシー3、3゜ーカルポニルピスクマリ ン、5、7、7、-トリメトキシー3、3、-カルボニ ルビスクマリン、3、3、-カルボニルビス(5、7-ジメトキシクマリン)、3、3 - カルボニルビス 基。プロポキン量、イソプロポシキ基。プトキン基、プ 50 (5、7-ジエトキシクマリン)、7-ジエチルアミノ (5) .

特闘平6-149142

-3、3 -カルボニルビスクマリン、7 -ジエチルアミノ-5 、7 -ジメトキシー3、3 -カルボニルビスクマリン、3、3 -カルボニルビス(7 -ジエチルアミノクマリン)、3、3 -カルボニルビス(2 - エリジノクマリン)、3、3 -カルボニルビス(4 - *

*シアノー7ージエチルアミノクマリン) 等をあげることができる。代表的な例として、化台物(a)ないし化台物(h)を示す。

【0020】化合物(a)

[化3]

$$\begin{array}{c|c} C_2 H_3 > N & O & O & O \\ \hline C_2 H_3 > N & C_2 H_3 \\ \hline \end{array}$$

【0021】化合物(b)

【0022】化合物(c)

$$\begin{array}{c|c} C_2 H_5 \\ \hline C_2 H_5 \end{array} = CH - \begin{array}{c} O \\ \hline O \\ \hline \end{array}$$

【0023】化合物(d)

$$C_2H_3$$
 C_3H_4
 C_3H_5
 C_3H_5

[0024]化合物(e)

【0025】化合物(1)

[化8]

$$\begin{array}{c}
0 \\
CH = CH - \\
C = CH - \\
C = H_0
\end{array}$$

【0026】化合物(g)

$$\begin{array}{c} C_2 \mathbf{H}_5 \\ C_2 \mathbf{H}_5 \end{array} > \mathbf{N} \begin{array}{c} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{array}$$

【0027】化合物(h)

【① 028】次に、本発明で使用のジアリールヨードニウム塩(D)は、一般式(3)

【0029】一般式(3)

[(t11]

$$\begin{array}{c|c} R^{11} & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ \end{array}$$

(式中、R¹¹, R¹¹は水素原子、低級アルキル基、低級 アルコキシ基、シアノ基、ニトロ基またはハロゲン原子 を表し、X⁻ はハロゲンイオン、BF。 、PF。 、 AsF. - , SbF. - . C10, - . C. H. SO. p-CH, C, H, SO, T, p-CF, C, H, SO, などを示す)で表されるジアリールヨードニウ **ム塩を示す。その様なジアリールヨードニウム塩として** は、「マクロモレキュールス(Macromolecu !es)」、第10巻、第1307ページ(1977 年) に記載の化合物、例えば、ジフェニルヨードニウ ム ジトリルヨードニウム フェニル (pーメトキシフ ェニル》ヨードニウム、ビス(m-ニトロフェニル)ヨ ードニウム、ビス(p-tertープチルフェニル)ヨ ードニウム、ビス (p-シアノフェニル) ヨードニウム 等のクロリド、プロミド、四フッ化ホウ素塩、六フッ化 赤ウ素塩、六ブッ化リン塩、六ブッ化ヒ素塩、六ブッ化 アンチモン塩、醤塩素酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p - トルエンスルホン酸塩、p-トリフルオロメチルベン ゼンスルホン酸塩等が例示される。

【0030】本発明で使用されるホログラム記録媒体は、アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単一重合体、またはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとビニルモノマーとの2成分以上の共宣合体である高分子化合物(A)、宣台可能なエチレン性不飽和結合を少なくとも1個有する化合物(B)、3-ケトクマリン類(C)及びジアリールヨードニウム塩

(D)を適当な溶媒中に溶解させ、得られた溶液を光学的に適明な基材上、あるいは光学的に適明な保護機上に皮機状に塗布して形成される。塗布される厚みは、乾燥後の機厚として1μmから20μmにすることが好ましく、4μmから10μmの範囲がより好ましい。上記各成分の配合比に特定の制限はないが、照射用レーザ光の透過率が1%以上となるように3ーケトクマリン類

(C)の濃度を調製するととが好ましい。さらに必要に応じて、各種添加剤、例えば可塑剤、酸化防止剤、熱意 台禁止剤等を添加してもよい。

40 【①①31】アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単一重合体、またはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとビニルモノマーとの2成分以上の共重合体である高分子化合物(A)のホログラム記録材料に占める量は、高回新効率、高解像度、高透明性を有する体積位钼型ホログラムを製造するためには、10~9①宣置%、好ましくは、30~70宣置%である。宣合可能なエテレン性不飽和結合を少なくとも1個以上有する化合物(B)の使用量は、アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単一宣合体、またはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとビニルモノ

(7)

マーとの2成分以上の共重合体である高分子化合物 (A) 100重量部に対し10~200重量部。好まし くは40~150重量部である。上記範囲を透脱すると 高い回折効率の維持および感度特性の向上が困難となる ので好ましくない。

11

【① 032】本発明のホログラム記録媒体で使用される 光重合開始剤のうち、3-ケトクマリン類(C)は、ア クリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単一重 台体、またはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エ ステルとピニルモノマーとの2成分以上の共宣合体であ 15 る高分子化合物(A)100重量部に対し、0.1~3 ①重量部、好ましくは、①、5~15重量部の範囲で使 用される。使用量は、感光層膜厚と、該膜厚の光学密度 によって制限を受ける。即ち、光学密度が2を越さない 範囲で使用することが好ましい。また、光重合開始剤の もう一方の成分であるジアリールヨードニウム有機ホウ 素譜体(D)は、アクリル酸エステルまたはメタクリル 酸エステルの単一宣台体。またはアクリル酸エステルま たはメタクリル酸エステルとピニルモノマーとの2成分 以上の共宣台体である高分子化合物(A)100重量部 20 に対し、0.1~20重量部、好ましくは1~15重量 部の範囲で使用される。

【①①33】本発明におけるホログラム記録用感光材料 は、光学的に遠明な基材と光学的に遠明な保護膜に挟ま れた記録媒体として使用される。光学的に透明な基材と してはガラス板。ポリカーボネート板。ポリメチルメタ クリレート板またはポリエステルフィルムなどが挙げら れる。また、光学的に透明な保護膜としては、ポリビニ ルアルコール、ポリエチレンテレフタレート、ポリオレ フィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンあるいは 30 セロファンフィルムなどが挙げられる。該ホログラム記 録用感光材料が前記した適明な基材上に形成されている 場合は、前記した光学的に透明な保護膜を、溶液状態で の塗布、静電的な密者、押し出し機を使った補層。ある いは予め粘着剤を該保護膜に塗布したフィルムを貼り台 わせることによって、該感材上に積層することができ る。一方、該ホログラム記録用感光村斜が前記した透明 な保護膜上に形成されている場合は、光学的に透明な基 材に該感材面側を密着せしめる方法にて貼り合わせるこ とができる。

【①①34】次に、本発明の体論位相型ホログラムの製 造方法について説明する。すなわち、前記したホログラ ム記録媒体を、輻射線、特にHe-Cdレーザーおよび Aェイオンレーザーなどから発振される可視レーザー光 級の干渉パターンに露出する第1の工程に処するが、第 1の工程の前あるいは後に、紫外線、可観光線、電子線 などの活性観への露出、(および)または加熱によって 処理する。故記録媒体を処理するために適した活性線の 光隠としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、高圧キセノ ン灯」カーボンアーク灯」ハロゲンランプ、メタルハラ 50 はアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとビ

イドランプ、白色灯、蛍光灯、タングステンランプの他 に、He-CdレーザーやArイオンレーザーなどの紫 外、可視レーザーが利用できる。これら活性根に露出す る時間及び露出量は活性線源によって異なるため、最適 な条件設定を行う必要がある。また、加熱処理用の熱源 としては、一般的には熱循環式オープンあるいは加熱ロ ールが好適に用いられる。 加熱処理温度範囲は 50℃ から150℃の間が好ましく、より好ましくは60℃か ら120℃の間である。

【① 035】輻射線の干渉パターンに露出する第1の工 程に次いて、該記録媒体を接覆している前記保護膜を該 記録媒体から剥削除去せしめた後に、該記録媒体におけ るアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルの単 一重合体、またはアクリル酸エステルまたはメタクリル 酸エステルとビニルモノマーとの2成分以上の共重合体 である高分子化合物 (A) を膨調せしめる作用を有する **密媒に浸漬する第2の工程、いわゆる膨潤工程に処す** る。該工程に好適に用いられる恣媒としては、ベンゼ ン、トルエン、キシレンなどの芳香族系有機溶媒、酢酸 エチル、酢酸ブチルなどの酢酸エステル系有機溶媒、ア セトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなどの ケトン系有機溶媒、メタノール、エタノール、イソプロ パノールなどのアルコール系有機溶媒、ジオキサン、テ トラヒドロフランなどの環状エーテル系有機溶媒、ジク ロロメタン、クロロホルム テトラクロロエタンなどの 塩素系有機溶媒など一般的に用いられる有機溶媒。ある いはこれらの混合溶媒を適用することができる。その場 台、該ホログラム記録媒体におけるアクリル酸エステル またはメタクリル酸エステルの単一重合体、またはアク リル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとビニルモ ノマーとの2成分以上の共重合体である高分子化合物 (A) を、完全には溶解せず膨調させる作用を有するこ とが必要で、使用する該高分子化合物(A)の種類によ って適宜選択する必要がある。該膨潤工程を完遂するに 必要な浸漬時間は、使用する溶媒の膨潤効率及び浸漬温 度によって異なるが、窒温の場合、概ね30秒から5分 の間にて完了する。

【①①36】前記膨潤処理工程に次いで、さらに、該記 録媒体に対する溶解性及び膨稠性に乏しい溶媒に、該記 46 緑媒体を接触せしめ、前記膨靭処理工程にて膨潤した該 記録媒体を収縮せしめる第3の工程。いわゆる収縮処理 工程に処する。該工程に好適に用いられる密媒の具体例 としては、ペンタン、ヘキサン、ヘブタン、石油エーテ ルなどのnーアルカン系有機溶媒が好適に用いられる が 該記録媒体を収縮せしめる作用を有する溶媒であれ は、前記した溶媒に限定されるものではない。

[0037]

【作用】本発明のホログラム記録媒体は、アクリル酸エ ステルまたはメタクリル酸エステルの単一重合体。また

ニルモノマーとの2成分以上の共宣合体である高分子化 合物(A)、重合可能なエチレン性不飽和結合を少なく とも1個以上有する化台物(B)、3-ケトクマリン類 (C) およびジアリールヨードニウム塩(D)の組合せ を含むことを特徴とする。本発明において使用される3 -ケトクマリン類 (C) は、Arイオンレーザーあるい はHe-Cdレーザーなどの可視レーザー光源から発振 される可視光を効率良く吸収し、その分光増感作用によ ってジアリールヨードニウム塩(D)を効率良く分解す る。その結果フリーラジカルが発生し、ラジカル重合が 10 効果的に誘起されることになり、感度特性の向上に至っ たものと思われる。また、アクリル酸エステルまたはメ タクリル酸エステルの単一重合体、またはメタクリル酸 エステルとピニルモノマーとの2成分以上の共重合体で ある高分子化合物(A)を使用することによって、化学 的安定性や耐環境特性に優れ、且つ感度特性に優れた体 満位相型ホログラムを製造することが可能になったと推 置される。また、輻射線による干渉パターンに処する 前、あるいは処した後に、熱外線、可視光線、電子線な を能すことによって、透明性に特に優れた体積位相型ホ ログラムを製造するに至ったとものと推察される。

13

【1)038】また一方では、該ホログラム記録用媒体を 用いた体積位钼型ホログラム記録において、該記録媒体 に輻射線の干渉パターン深出すると、該輻射線露出部位 中、干渉作用の強い部位においては、重合可能なエチレ ン性不飽和結合を少なくとも!個以上有する化合物

(B) の宣台反応が生じ、支持体としてのアクリル酸エ ステルまたはメタクリル酸エステルの単一重合体、また ニルモノマーとの2成分以上の共宣合体である高分子化 台物(A)と共に網目構造を形成し、次の影響処理工程 にて使用される溶媒に対し不溶となる。一方、輻射線碼 出部位中、干渉作用の弱い部位においては、宣合可能な エチレン性不飽和結合を少なくとも1個以上有する化合 物(B)の宣合反応が生じないか、あるいは、重合度が 低いため、該膨潤処理用溶媒によって該記録媒体は膨瀕 する。これにより両部位における密度差が形成され、そ の結果屈折率差を生じホログラム記録がおこなわれるも のと推置されるが、この作用は、該記録媒体に対する窓 40 解性及び膨調性に乏しい第2の溶媒に接触せしめること によって顕著に増幅され、且つまた、該記録媒体の膜厚 を膨潤処理前の膜厚に戻す作用と相まって、高い回折効 率およびプレイバック波長再現性に優れた体積位相型ホ ログラムを提供するに至ったものと考えられる。

【実施例】以下実施例に基づき、本発明をより詳細に説 明する。以下の各例において、部は特に断わりのない限 り重量部を扱わす。

[0040] 実施例1

ポリメタクリル酸メチル(アルドリッチ拉製、重量平均 分子量71万)を100部、イソシアヌル酸エチレンオ キサイド変性トリアクリレート(商品名アロニックスM -315、泉亜合成化学工業(株))を70部。3, 3、-カルボニルビス(?-ジエチルアミノクマリン) (化合物a)を2.5部。ジフェニルヨードニウムヘキ サフルオロホスフェートを5部、ジオキサンを900部 からなる感光波を100×125×3mmのガラス板上 に、感光液乾燥後の膜厚が6μmとなるように3ミルア プリケーターを用いて塗布し、60°Cオーブン中にて2 ()分間乾燥させた。さらに、ボリビニルアルコール (ア ルドリッチ社製、輸化度99%以上、重量平均分子量8 万) 水溶液をホログラム記録用感光膜の上に塗布し、体 論位相型ホログラム記録用媒体を作成した。次いで該記 録媒体を90°Cの熱風オープン中で25分間の加熱処理 による予備硬化を行った。この媒体に、第1図に示す体 積位相型ホログラム製造用光学系で、Ar イオンレーザ ーの488nm光を用いて体積位相型ホログラム記録を 施した後、キシレンに1分間浸漬し感光層を現像および どの活性線への露出、および(または)加熱による処理 20 影響処理し、ヘブタンに3 ()秒間浸漉し収縮処理させ、 体積位相型型ホログラムを製造した。回折効率は、日本 分光工業(株)製ART25C型分光光度計で測定し た。該装置は、幅3mmのスリットを有したフォトマル チメータを、試料を中心にした半径20cmの円周上に 設置できる。幅り、3mmの単色光を試料に45度の角 度で入射し、試料からの回折光を検出した。正反射光以 外で最も大きな値と、試料を置かず直接入射光を受光し たときの値との比を回折効率とした。2mJ/cm²の 選光量にて、プレイバック液長が480nm、回折効率 はアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルとビ 30 が70%、650mmにおける透過率が92%の体積位 相型ホログラムが製造された。この体積位相型ホログラ ムを25℃、60%R目の環境下に180日間放置して も回折効率の低下は認められなかった。

【0041】実施例2

実能例1における加熱処理による予備硬化を、60秒間 の蛍光灯(60))への最軽に変えた他は、実能例1と 同様の方法にて体積位相型ホログラムの製造を行った。 得られたホログラム特性を第1表にまとめて示した。

【0042】実施例3~9

実能例2における3、3、-カルボニルビス(7-ジェ チルアミノクマリン)を化合物(h)~(h)の3ーケ トクマリン領に変えた他は、実施例2と同様の操作で体 論位相型ホログラムの作製を行なった時の結果を第1表 に示した。尚、実施例8、9では、ヘリウムカドミウム レーザ4.4.1 n m光を用いた。得られたホログラム特性 を第1表にまとめて示した。

【0043】実施例10

実能例2におけるポリメタクリル酸メチルを、ポリメタ クリル酸インボルニルに変え、他は実施例2と同様の方 50 法で操作したときのホログラム特性結果を第2表に示し

特闘平6-149142

【()()44】実施例11

実施例2におけるポリメタクリル酸メチルを、ポリメタ クリル酸フェロセニルメチルに変え、他は実施例2と同 機の方法で操作したときのホログラム特性結果を第2表 に示した。尚、ポリメタクリル酸フェロセニルメチル は、C. U. Pittman5の「Macromole cules」誌の第3巻第746頁(1970年)に記 載の方法にて得る事ができる。

15

【0045】実施例12

真ែ例2におけるポリスタクリル酸メチルを、ポリスタ クリル酸ペンジルに変え、他は実施例1と同様の方法で 操作したときのホログラム特性結果を第2表に示した。 【0046】実施例13

実緒倒2におけるポリメタクリル酸メチルを、ポリアク リル酸トリストキシシリルプロピルに変え、他は実施例 2と同様の方法で操作したときのホログラム特性結果を 第2表に示した。

【0047】実能例14

クリル酸メチルとスチレンの共重合体(モル比で?: 3) に変え、他は実施例2と同様の方法で操作したとき

のホログラム特性結果を第1表に示した。

【1) () 4.8 】本発明における効果を明らかにするため *

*に、比較例によってさらに説明する。

[0049]比較例1

真緒例1において、該記録媒体をAr イオンレーザーの 干渉パターンに露出しただけでは体積位相型ホログラム を製造することはできなかった。

【0050】比較例2

実能例2において、営光灯による予備硬化処理を能さな かった他は、実施例2と同様の方法によって体積位相型 ホログラムの製造を行うと、露光エネルギーが10mJ 19 / c m で、回折効率が7 0%、プレイバック波長が4 80 nmの体積位相型ホログラムを製造することができ たが、未露光部の650mmにおける透過率が0%と、

【0051】比較例3

実施例2に比べ劣っていた。

実施側2におけるメタクリル酸メチルをポリーN-ビニ ルピロリドン、また現像用膨稠溶媒を酢酸エチルに変え た以外は真施例2と同様に操作して、 ホログラム記録を 行なった。露光量10mj/cm'で、回折効率60% の体積位相型ホログラムの製造が可能であったが、ポリ 実施例2におけるポリメタクリル酸メチルを、ポリメタ 20 - N - ビニルピロリドンが水溶性であるために、一日放 置後、ホログラムの回折効率は10%に低下した。

[0052]

【表1】 - 31

実施例	記録波長 (nm)	露光量 (mJ/cm²)	回折効率 (%)	プレイバック 波長(nm)	透過率 (%)	保存性 (日)
1	4 8 8	2	7 0	480	9 2	> 1 8 0
2	488	2	7 0	4 8 0	9 2	> 1 8 0
3	488	4	6 5	480	9 2	> 1 8 0
4	4 3 8	2	7 0	4 8 0	9 2	> 1 8 0
5	488	2	7 0	490	9 2	> 1 8 0
6	488	5	- 70	483	9 2	> 1 8 0
7	488	3	7 5	480	9 2	> 1 8 0
8	4 4 1	8	6 0	4 5 0	9 2	> 1 8 0
9	441	8	6 5	4 4 5	9 2	> 1 8 0

透過率は600nmにおける値

保存性は、25℃、60%RH保存下における耐久性

[0053]

(表2)

7/25/2006

(10)

特闘平6-149142

17

実施例	記錄波長 (nm)	露光量 (mJ/cm²)	回折効率 (%)	プレイバック 波長(nm)	透過率 (%)	保存性 (日)
10	488	2	7 5	490	9 2	> 1 8 0
1 L	488	1 0	7 0	4 8 5	9 2	> 1 8 0
12	4 8 8	4	8 0	490	9 2	> 1 8 0
1 3	4 8 8	4	6.5	480	9 2	> 1.80
1 4	488	2	70	490	9 2	> 1 8 0

透過率は 6 0 0 n m に おける 値

保存性は、25℃、60%RH保存下における耐久性

[0054]

【発明の効果】本発明におけるホログラム記録媒体を用 いた体論位相型ホログラムの製造方法により、10mJ /cmi 以下の少ない露光エネルギーで、化学的安定性 や耐環境特性に優れ、かつ高解像度、高回折効率、高速 20 2:ミラー 明性を有する体積位相型ホログラムを製造することが可 能となる。

[0055]

【図面の簡単な説明】

【① 056】図1は、体積位相型ホログラム製造用の二米

* 光東レーザー電光装置のブロック図を示す。

[0057] 【符号の説明】 1:レーザー光源

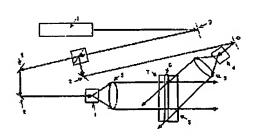
3:レンズ

4:スペーシャルフィルター

-5-- 墓材(ガラス板) 6、ホログラム感光膜

7:保護膜(ポリピニルアルコール膜)

[図1]



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-149142

(43) Date of publication of application: 27.05.1994

(51)Int.Cl.

G03H 1/02 G02B 1/10

(71)Applicant: TOYO INK MFG CO LTD

(22) Date of filing:

(21)Application number: 04-328636

13.11.1992

(72)Inventor: YAMAGUCHI TAKEO

TOBA YASUMASA

YASUIKE MADOKA

(54) PRODUCTION OF VOLUME PHASE TYPE HOLOGRAM

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce the high-performance volume phase type hologram having excellent chemical stability and environmental resistance characteristic.

CONSTITUTION: 1) A photosensitive film formed by holding a photosensitive material for hologram recording contg. a combination of 4 components; 1) a single polymer of acrylate or methacrylate or a copolymer of these monomers and a vinyl monomer, 2) a compd. having a polymerizable ethylenic unsatd. bond, 3) 3-ketocumarines and 4) diaryliodonium salt with an optically transparent base material and a protective material is used as a hologram recording medium and is exposed with interference patterns. The volume phase type hologram is produced by a first stage of applying additive exposing with active rays, such as UV rays, visible rays and electron beams to the recording medium before or after the exposure or subjecting the medium to a heat treatment, a second stage of swelling the recording medium with a solvent and further a third stage of shrinking the recording medium by bringing the medium into contact with a solvent having poor solubility and swellability.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

. 3

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

11/2 -

448

[Date of extinction of right]

,*<u>.</u>,

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim(s)] The high molecular compound which is the copolymer of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer (A), The compound which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible (B), The sensitive material for hologram record characterized by including combination with 3-keto coumarins (C) and a diaryl iodonium salt (D) In manufacturing a volume phase mold hologram using the hologram record medium characterized by being optically inserted into a transparent protective coat with a transparent base material, and forming the film The process which consists of the 1st process which exposes this hologram record medium to the interference pattern of a radiant ray, the 2nd process processed with the solvent made to swell this record medium, and the 3rd process which this record medium is further contacted to a solvent lacking in bloating tendency, and is made to contract, The manufacture approach of the volume phase mold hologram characterized by coming to provide the process which makes this record medium process before the 1st process or to the back with the exposure to actinic rays, such as ultraviolet rays, a visible ray, and an electron ray, or (reaching) heating.

[Translation done.]

·" shari

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to the manufacture approach of the volume phase mold hologram which was excellent in chemical stability or environmental capability-proof, and was excellent in a sensibility property, resolution, diffraction efficiency, and especially transparency.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, generally the sensitive material of bleaching processing silver salt and a dichromated gelatin system has been used as a hologram record medium. However, it had the trouble that each manufacture of the hologram by these hologram record media had the complicated processing for the production approach of a sensitive plate, and hologram manufacture, or a limitation was inferior to resolution in the manufactured hologram at environmental capability-proof, for example, moisture resistance, and weatherability and.

[0003] In order to solve this problem, the example using a photopolymer is known as the manufacture approach of the volume phase mold hologram equipped with the property that it should excel in environmental capability-proof, and should have holograms, such as high resolution and high diffraction efficiency. for example, in JP,62-22152,B The sensitized material which made the polyfunctional monomer which has two or more ethylene nature unsaturated bonds which are photopolymerization nature matter in the polymer which should turn into support distribute The hologram manufacture approach characterized by coming to provide the 1st process exposed to the interference pattern of a radiant ray, the 2nd process which this sensitized material is processed [process] with the 1st solvent, and makes this sensitized material swell, and the 3rd process which it processes [process] with the 2nd scarce solvent of a swelling operation, and makes this sensitized material contract is indicated. However, in the approach in this well-known reference, there was a trouble of having set at least to the part which was not exposed to the interference pattern of a radiant ray and the so-called unexposed part, and milking remarkably, in the 2nd development process. Moreover, in order to manufacture the hologram which has sufficient diffraction efficiency using the sensitized material of a publication in this wellknown reference, they are 50 mJ/cm2. The above exposure energy was needed and to raise further the sensibility property which turns into an important property in the extensive duplicate of a hologram, i.e., shortening of the exposure time, was desired.

[0004] On the other hand, although the photopolymerization initiator which consists of the combination of a 3-keto coumarin derivative and a diaryl iodonium salt was proposed and indicated in JP,60-88005,A (JP,3-62162,B), in the well-known reference concerned, the concrete instantiation for hologram record or the publication about the creating method was not carried out, either, and a volume phase mold hologram was not able to be created in mere use of a photopolymerization initiator given [concerned] in well-known reference.

[0005] Moreover, in a Japanese Patent Application No. No. 31590 [four to] official report, although the sensitive material for hologram record characterize by consist of combination with the compound and 3-keto coumarins which have at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a

polymethyl methacrylate and a polymerization be possible, and a diaryl iodonium salt be proposed, there be a trouble that at least an unexposed part milked remarkably, in a development process. [0006] Moreover, some manufacture approaches of a hologram using the sensitive material for hologram record and it which make a constituent a high molecular compound, the compound which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible, 3-keto coumarins, and a radical generating agent are proposed. For example, the constituent for hologram record with which the constituent for hologram record which consists of a polyvinyl carbazole or its derivative, polyfunctional monomer, a coumarin derivative, and organic peroxide becomes JP,4-13172,A from a polyvinyl carbazole, a methacrylate system compound, keto coumarin coloring matter, and an iron arene complex again is indicated by JP,2-216180,A. Since such sensitive material for hologram record was using a polyvinyl carbazole or its derivative as base resin, although they had stable and high resolution, moisture resistance, thermal resistance, and weatherability chemically, it crystalized in this development process, and they tended to milk a polyvinyl carbazole, and had the trouble that the repeatability of transparency is bad, and the fault that it was inferior in a sensibility property for the stiffness of a polyvinyl carbazole. On the other hand, although the constituent for hologram record which consists of a polyvinyl pyrrolidone, polyfunctional monomer, coumarin coloring matter, and organic peroxide was indicated in JP,2-216181,A, since a high molecular compound was water bloating tendency or water solubility, this well-known ingredient had the fault of being inferior to environmental capability-proof, such as moisture resistance and a water resisting property. [0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention offers the manufacture approach of the volume phase mold hologram which was excellent in chemical stability or environmental capability-proof, and was excellent in a sensibility property, resolution, diffraction efficiency, and especially transparency.

[8000]

. .

[Means for Solving the Problem] this invention persons result in this invention, as a result of inquiring wholeheartedly in consideration of the above many points that the above-mentioned purpose should be attained. This invention Namely, the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, Or the high molecular compound which is the copolymer of two or more components of acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer (A), The compound which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible (B), The sensitive material for hologram record characterized by including 3-keto coumarins (C) and a diaryl iodonium salt (D) In manufacturing a volume phase mold hologram using the hologram record medium characterized by being optically inserted into a transparent protective coat with a transparent base material, and forming the film The process which consists of the 1st process which exposes this hologram record medium to the interference pattern of a radiant ray, the 2nd process processed with the solvent made to swell this record medium, and the 3rd process which this record medium is further contacted to a solvent lacking in bloating tendency, and is made to contract, It is the manufacture approach of the volume phase mold hologram characterized by coming to provide the process which makes this record medium process before the 1st process or to the back with the exposure to actinic rays, such as ultraviolet rays, a visible ray, and an electron ray, or (reaching) heating.

[0009] Hereafter, this invention is explained extensively.

[0010] The high molecular compound (A) used in the hologram record medium of this invention is the copolymer of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and other vinyl monomers.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

TECHNICAL FIELD

[Industrial Application] This invention relates to the manufacture approach of the volume phase mold hologram which was excellent in chemical stability or environmental capability-proof, and was excellent in a sensibility property, resolution, diffraction efficiency, and especially transparency.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

PRIOR ART

[Description of the Prior Art] Conventionally, generally the sensitive material of bleaching processing silver salt and a dichromated gelatin system has been used as a hologram record medium. However, it had the trouble that each manufacture of the hologram by these hologram record media had the complicated processing for the production approach of a sensitive plate, and hologram manufacture, or a limitation was inferior to resolution in the manufactured hologram at environmental capability-proof, for example, moisture resistance, and weatherability and.

[0003] In order to solve this problem, the example using a photopolymer is known as the manufacture approach of the volume phase mold hologram equipped with the property that it should excel in environmental capability-proof, and should have holograms, such as high resolution and high diffraction efficiency. for example, in JP,62-22152,B The sensitized material which made the polyfunctional monomer which has two or more ethylene nature unsaturated bonds which are photopolymerization nature matter in the polymer which should turn into support distribute The hologram manufacture approach characterized by coming to provide the 1st process exposed to the interference pattern of a radiant ray, the 2nd process which this sensitized material is processed [process] with the 1st solvent, and makes this sensitized material swell, and the 3rd process which it processes [process] with the 2nd scarce solvent of a swelling operation, and makes this sensitized material contract is indicated. However, in the approach in this well-known reference, there was a trouble of having set at least to the part which was not exposed to the interference pattern of a radiant ray and the so-called unexposed part, and milking remarkably, in the 2nd development process. Moreover, in order to manufacture the hologram which has sufficient diffraction efficiency using the sensitized material of a publication in this wellknown reference, they are 50 mJ/cm2. The above exposure energy was needed and to raise further the sensibility property which turns into an important property in the extensive duplicate of a hologram, i.e., shortening of the exposure time, was desired.

[0004] On the other hand, although the photopolymerization initiator which consists of the combination of a 3-keto coumarin derivative and a diaryl iodonium salt was proposed and indicated in JP,60-88005,A (JP,3-62162,B), in the well-known reference concerned, the concrete instantiation for hologram record or the publication about the creating method was not carried out, either, and a volume phase mold hologram was not able to be created in mere use of a photopolymerization initiator given [concerned] in well-known reference.

[0005] Moreover, in a Japanese Patent Application No. No. 31590 [four to] official report, although the sensitive material for hologram record characterize by consist of combination with the compound and 3-keto coumarins which have at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymethyl methacrylate and a polymerization be possible, and a diaryl iodonium salt be proposed, there be a trouble that at least an unexposed part milked remarkably, in a development process. [0006] Moreover, some manufacture approaches of a hologram using the sensitive material for hologram record and it which make a constituent a high molecular compound, the compound which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible, 3-keto coumarins, and a radical generating agent are proposed. For example, the constituent for hologram record with

which the constituent for hologram record which consists of a polyvinyl carbazole or its derivative, polyfunctional monomer, a coumarin derivative, and organic peroxide becomes JP,4-13172,A from a polyvinyl carbazole, a methacrylate system compound, keto coumarin coloring matter, and an iron arene complex again is indicated by JP,2-216180,A. Since such sensitive material for hologram record was using a polyvinyl carbazole or its derivative as base resin, although they had stable and high resolution, moisture resistance, thermal resistance, and weatherability chemically, it crystalized in this development process, and they tended to milk a polyvinyl carbazole, and had the trouble that the repeatability of transparency is bad, and the fault that it was inferior in a sensibility property for the stiffness of a polyvinyl carbazole. On the other hand, although the constituent for hologram record which consists of a polyvinyl pyrrolidone, polyfunctional monomer, coumarin coloring matter, and organic peroxide was indicated in JP,2-216181,A, since a high molecular compound was water bloating tendency or water solubility, this well-known ingredient had the fault of being inferior to environmental capability-proof, such as moisture resistance and a water resisting property.

War Louis

1

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

EFFECT OF THE INVENTION

[Effect of the Invention] By the manufacture approach of a volume phase mold hologram using the hologram record medium in this invention, it is 10 mJ/cm2. It becomes possible to manufacture the volume phase mold hologram which is excellent in chemical stability or environmental capability-proof, and has high resolution, high diffraction efficiency, and high transparency with little following exposure energy.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

TECHNICAL PROBLEM

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention offers the manufacture approach of the volume phase mold hologram which was excellent in chemical stability or environmental capability-proof, and was excellent in a sensibility property, resolution, diffraction efficiency, and especially transparency.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

MEANS

[Means for Solving the Problem] this invention persons result in this invention, as a result of inquiring wholeheartedly in consideration of the above many points that the above-mentioned purpose should be attained. This invention Namely, the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, Or the high molecular compound which is the copolymer of two or more components of acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer (A), The compound which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible (B), The sensitive material for hologram record characterized by including 3-keto coumarins (C) and a diaryl iodonium salt (D) In manufacturing a volume phase mold hologram using the hologram record medium characterized by being optically inserted into a transparent protective coat with a transparent base material, and forming the film The process which consists of the 1st process which exposes this hologram record medium to the interference pattern of a radiant ray, the 2nd process processed with the solvent made to swell this record medium, and the 3rd process which this record medium is further contacted to a solvent lacking in bloating tendency, and is made to contract, It is the manufacture approach of the volume phase mold hologram characterized by coming to provide the process which makes this record medium process before the 1st process or to the back with the exposure to actinic rays, such as ultraviolet rays, a visible ray, and an electron ray, or (reaching) heating.

[0009] Hereafter, this invention is explained extensively.

[0010] The high molecular compound (A) used in the hologram record medium of this invention is the copolymer of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and other vinyl monomers. As a homopolymer of concrete acrylic ester or methacrylic ester Methyl, ethyl, propyl, isopropyl, n-butyl, sec-butyl, tert-butyl, pentyl, neopentyl one, hexyl, heptyl, Octyl, nonyl, dodecyl, 2-methylbutyl, 3-methylbutyl, 2-ethyl butyl, 1, 3-dimethyl butyl, 2ethylhexyl, 2-methyl pentyl, cyclohexyl, adamanthyl, isobornyl, The acrylic acid of the shape of a chain, such as dicyclopentanil and tetrahydrofurfuryl, the shape of branching, and annular alkyl, or the polymer of a methacrylic ester monomer, Phenyl, 4-methoxycarbonyl phenyl, 4-ethoxycarbonyl phenyl, 4butoxycarbonyl phenyl, 4-tert-buthylphenyl, Benzyl, 4-phenylethyl, 4-phenoxy diethylene glucohol, 4phenoxy tetraethylene glycol, 4-phenoxy hexa ethylene glycol, The acrylic acid containing rings, such as 4-biphenylyl, or the polymer of a methacrylic ester monomer, The acrylic acid containing iron atoms, such as ferro SENIRU methyl and ferro SENIRU ethyl, or the polymer of a methacrylic ester monomer, Trifluoroethyl, tetrafluoro propyl, heptadeca fluoro DESHIRU, The acrylic acid containing halogen atoms, such as octafluoropentyl, 2, and 3-dibromopropyl, or the polymer of a methacrylic ester monomer, The acrylic acid containing silicon atoms, such as trimethoxysilylpropyl, or the polymer of methacrylic ester, The acrylic acid containing epoxy groups, such as glycidyl acrylate and glycidyl methacrylate, or the polymer of a methacrylic ester monomer, The polymer of the acrylic acid containing amino groups, such as N and N-dimethylaminoethyl, N, and N-diethylaminoethyl and tbutylamino ethyl, or a methacrylic ester monomer etc. is mentioned. These acrylic ester or a methacrylic ester monomer can be used as a copolymer of two or more components if needed. [0011] As a vinyl monomer which can be used as a copolymer of two or more components with above

mentioned acrylic ester or the above mentioned methacrylic ester monomer, a butadiene, an isoprene, acrylamide, N-butyl acrylamide, N,N-dimethylacrylamide, acrylonitrile, styrene, 4-bromostyrene, perfluoro styrene, alpha methyl styrene, vinyltoluene, vinyl acetate, a vinyl chloride, a vinylidene chloride, N-vinyl pyrrolidone, N-vinylcarbazole, vinylpyridine, a vinyl pyrrolidine, etc. are mentioned. [0012] As a compound (B) which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds with which the hologram record medium of this invention is presented, and in which a polymerization is possible, you may be the amount compound of macromolecules further including oligomer besides the vinyl monomer which is one organic functions, and may be such mixture. As such a compound, an acrylic acid, a methacrylic acid, an itaconic acid, A maleic acid, acrylamide, methacrylamide, diacetone acrylamide, high-boiling point vinyl monomers, such as 2-hydroxyethyl (meta) acrylate and Nvinylcarbazole, -- further An aliphatic series polyhydroxy compound, for example, ethylene glycol, a diethylene glycol, Triethylene glycol, tetraethylene glycol, neopentyl glycol, 1,3-propanediol, 1,4butanediol, 1,5-pentanediol, 1,6-hexanediol, 1, 10-Deccan diol, trimethylol propane, JI or Pori (meta) acrylic ester, such as pentaerythritol, dipentaerythritol, a sorbitol, and a mannitol, An aromatic series polyhydroxy compound, for example, a hydroquinone, resorcinol, To JI, such as a catechol and pyrogallol, or Pori (meta) acrylic ester, the ethylene oxide denaturation (meta) acrylate of isocyanuric acid, and a pan The polymer obtained by the macromolecule reaction of the polymer which has the functional group which has the labile like a hydroxy group or a halogenation methyl group in a side chain, and unsaturated carboxylic acid, such as an acrylic acid, a methacrylic acid, and a crotonic acid, can also be used suitably. As such a high molecular compound, a copolymer with an acrylate monomer, phenol resin, etc. are variously mentioned with the copolymer of polyvinyl alcohol, vinyl alcohol, and vinyl acetate, polyepichlorohydrin, phenoxy resin, poly chloro methyl styrene, and 2-hydroxy (meta) acrylate. Furthermore, the acrylic(meta)-ized epoxy resin, polyester acrylate oligomer, acrylic(meta)ized urethane oligomer, acrolein-ized polyvinyl alcohol, etc. can be raised.

[0013] As 3-keto coumarins (C) of use by this invention, it is a general formula (1).

[0014] General formula (1)

[0015] They are the 3-keto coumarins expressed with (R1 and R2 show among a formula a hydrogen atom, a halogen atom, an ARUKIKOSHI radical or a dialkylamino radical, an aryl group, or the benzene ring by which condensation was carried out, R3 shows a hydrogen atom or a cyano group, and R4 shows a low-grade alkyl group, an aryl group, heterocycle, and a styryl radical), or a general formula (2). [0016] General formula (2)

[0017] (R5, R6, R7, and R8 among a formula) A hydrogen atom, a halogen atom, an ARUKIKOSHI radical, or a dialkylamino radical, They are at least one sort of compounds chosen as the 3rd place

expressed from the bis-keto coumarins by which the carbonyl permutation was carried out. an aryl group or the benzene ring by which condensation was carried out -- being shown -- R9 and R10 -- a hydrogen atom or a cyano group -- being shown -- It is desirable to permute the alkoxy group or the dialkylamino radical by the benzene nucleus of a coumarin.

[0018] R1 in a general formula (1), R2 and R5 in a general formula (2), R6, R7, and R8 It sets. A fluorine, chlorine, a bromine, and an iodine atom as a halogen atom as an alkoxy group A methoxy group, an ethoxy radical, a propoxy group, an isopropanal POSHIKI radical, a butoxy radical, A butoxy radical, an iso butoxy radical, a sec-butoxy radical, a tert-butoxy radical, A benzyloxy radical etc. as a dialkylamino radical A dimethylamino radical, As an aryl group, a phenyl group, p-tolyl group, a xylyl group, a KUMENIRU radical, a naphthyl group, an anthryl radical, a phenan tolyl group, etc. are mentioned, and a diethylamino radical, a JURORIJIRU radical, etc. are mentioned for a naphthalene ring, an anthracene ring, etc. as the condensation benzene ring. Moreover, R4 in a general formula (1) It sets. As a low-grade alkyl group A methyl group, an ethyl group, a propyl group, etc. as an aryl group A phenyl group, p-tolyl group, a xylyl group, a KUMENIRU radical, a naphthyl group, an anthryl radical, As heterocycle, a benzofuran ring, a benzothiophene ring, an iso indole ring, etc. are mentioned, and a phenan tolyl group etc. is mentioned for a styryl radical, p-dimethylaminostyryl radical, pdiethylaminostyryl radical, p-methoxy styryl radical, etc. as a styryl radical. [0019] As an example of a concrete compound expressed with a general formula (1) A 3-thieno IRUKU marine **3-(4-methoxy benzoyl) coumarin, 3-benzoyl coumarin, 3-(4-cyano benzoyl) coumarin, A 3-CHIENOIRU-7-methoxy coumarin, a 7-methoxy-3-(4-methoxy benzoyl) coumarin, A 3-benzoyl-7methoxy coumarin, a 3-(4-cyano benzoyl)-7-methoxy coumarin, 5, 7-dimethoxy-3-thieno IRUKU marine **5, a 7-dimethoxy-3-(4-methoxy benzoyl) coumarin, The 3-benzoyl -5, 7-dimethoxy coumarin, 3-(4-cyano benzoyl)-5, 7-dimethoxy coumarin, A 7-diethylamino-3-thieno IRUKU marine **7diethylamino-3-(4-methoxy benzoyl) coumarin, A 3-benzoyl-7-diethylamino coumarin, a 7diethylamino-3-(4-cyano benzoyl) coumarin, A 7-diethylamino-3-(4-dimethylamino benzoyl) coumarin. A 3-(2-benzofuroyl)-7-diethylamino coumarin, a 3-cinnamoyl-7-diethylamino coumarin, A 4-cyano-3cinnamoyl-7-diethylamino coumarin, a 3-(p-diethylamino cinnamoyl)-7-diethylamino coumarin, A 3acetyl-7-diethylamino coumarin, a 3-carboxy-7-diethylamino coumarin, and a 3-(4-carboxy benzoyl)-7diethylamino coumarin are mentioned. Furthermore, condensation of the ring may be carried out to the coumarin benzene ring, next, as a concrete compound expressed with a general formula (2) 3, 3'carbonyl bisque marine **3, a 3'-carbonyl screw (7-methoxy coumarin), - carbonyl bisque marine ** 5 and 7-dimethoxy - 3 and 3 - carbonyl bisque marine **5, and '7, 7' - trimethoxy-3 and 3' -- A - carbonyl screw (5, 7-dimethoxy coumarin), and 3 and 3 '3, 3'-carbonyl screw (5, 7-diethoxy coumarin), 7diethylamino -3, 3'-carbonyl bisque marine **7-diethylamino - 5', 7'-dimethoxy -3, 3'-carbonyl bisque marine ** A - carbonyl screw (JURORIJINO coumarin), and 3 and 3'-carbonyl screw (7-diethylamino coumarin), 3, and 3 '3, 3'-carbonyl screw (4-cyano-7-diethylamino coumarin) etc. can be raised. A compound (a) thru/or a compound (h) are shown as a typical example. [0020] Compound (a)

[Formula 3]
$$C_{2} H_{5}$$

$$C_{2} H_{5}$$

$$N < C_{2} H_{5}$$

$$C_{2} H_{5}$$

[0021] Compound (b) [Formula 4]

[0022] Compound (c)

[Formula 5]

$$C_2 H_5 > N$$

$$C_2 H_5 > N$$

$$C_2 H_5 > N$$

[0023] Compound (d)

[Formula 6]

$$C_2 H_5 > N$$

$$C_3 H_5 > N$$

$$C_4 H_5 > N$$

$$C_5 H_5 > N$$

[0024] Compound (e)

[0025] Compound (f)

[Formula 8] $\begin{array}{c} OCH_3 \\ OCH_2 \\ OCH_3 \\ OCH_4 \\ OCH_5 \\ OCH_5 \\ OCH_6 \\ OCH_7 \\ OCH_8 \\ OCH$

[0026] Compound (g)

[Formula 9]

$$C_2 \mathbf{H}_5 > \mathbf{N}$$

[0027] Compound (h) [Formula 10]

$$\begin{array}{c|c}
C_2 \mathbf{H}_5 \\
C_2 \mathbf{H}_5
\end{array}$$

[0028] Next, the diaryl iodonium salt (D) of use by this invention is a general formula (3). [0029] General formula (3)

the inside of a formula, and R11 and R12 -- a hydrogen atom, a low-grade alkyl group, and a lower alkoxy group -- A cyano group, a nitro group, or a halogen atom is expressed, and it is X. - Halogen ion, BF4-, PF6-, AsF6-, SbF6-, ClO4-, C6 H5 SO3-, p-CH3 C6 H4 SO3-, and p-CF3 C6 H4 SO3- etc. -being shown -- the diaryl iodonium salt expressed is shown. As such a diaryl iodonium salt "Macro leakage-at-bulb KYURUSU (Macromolecules)", the 10th volume, The compound of a page [1307th] (1977) publication, for example, diphenyliodonium, JITORIRU iodonium, phenyl (p-methoxypheny) iodonium, Bis(m-nitrophenyl) iodonium, bis(p-tert-buthylphenyl) iodonium, Chloride, such as bis(pcyanophenyl) iodonium, bromide, A 4 boron-fluoride salt, a 6 boron-fluoride salt, a 6 phosphorusfluoride salt, a 6 arsenic-fluoride salt, an antimony hexafluoride salt, a perchlorate, a benzenesulfonic acid salt, a p-toluenesulfonic-acid salt, p-trifluoromethyl benzenesulfonic acid salt, etc. are illustrated. [0030] The hologram record medium used by this invention The homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, Or the high molecular compound which is the copolymer of two or more components of acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer (A), The compound which has at least one ethylene nature unsaturated bond in which a polymerization is possible (B), 3-keto coumarins (C) and a diaryl iodonium salt (D) are dissolved into a suitable solvent, and the obtained solution is optically applied in the shape of a coat on a protective coat transparent on the transparent base material up or an optical target, and it is formed. As for the thickness applied, it is desirable to make it 20 micrometers from 1 micrometer as thickness after desiccation, and its range of 4 to 10 micrometers is more desirable. Although there is no specific limit in the compounding ratio of each above-mentioned component, it is desirable to prepare the concentration of 3-keto coumarins (C) so that the permeability of the laser beam for an exposure may become 1% or more. Furthermore, various additives, for example, a plasticizer, an antioxidant, thermal polymerization inhibitor, etc. may be added if needed.

[0031] The amount occupied into the hologram record ingredient of the high molecular compound (A) which is the copolymer of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic

ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer is 30 - 70 % of the weight preferably ten to 90% of the weight, in order to manufacture the volume phase mold hologram which has high diffraction efficiency, high resolution, and high transparency. the (high-molecular-compound A) 100 weight section whose amount of the compound (B) used which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible is the copolymer of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer -- receiving -- the 10 - 200 weight section -- it is the 40 - 150 weight section preferably. Since maintenance of high diffraction efficiency and improvement in a sensibility property will become difficult if it deviates from the above-mentioned range, it is not desirable. [0032] the (high-molecular-compound A) 100 weight section whose 3-keto coumarins (C) are the copolymers of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer among the photopolymerization initiators used with the hologram record medium of this invention -- receiving -- 0.1 - 30 weight section -- it is preferably used in the range of 0.5 - 15 weight section. The amount used receives a limit with the optical density of sensitization layer membrane thickness and this thickness. That is, it is desirable to use it in the range in which optical density does not exceed 2. moreover, the (high-molecular-compound A) 100 weight section whose diaryl iodonium organic boron complex (D) which is another component of a photopolymerization initiator is a copolymer of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer -- receiving -- 0.1 - 20 weight section -- it is preferably used in the range of 1 - 15 weight section. [0033] The sensitive material for hologram record in this invention is optically used as a transparent base material and a record medium optically inserted into the transparent protective coat. As a transparent base material, a glass plate, a polycarbonate plate, a polymethylmethacrylate plate, or polyester film is mentioned optically. Moreover, as a transparent protective coat, polyvinyl alcohol, polyethylene terephthalate, polyolefine, a polyvinyl chloride, a polyvinylidene chloride, or a cellophane film is mentioned optically. When formed on the transparent base material which this sensitive material for hologram record described above, a laminating can be optically carried out on this sensitized material by sticking the above mentioned laminating using spreading in the solution condition, electrostatic adhesion, and an extruder for a transparent protective coat, or the film which applied the binder to this protective coat beforehand. On the other hand, when formed on the transparent protective coat which this sensitive material for hologram record described above, it can stick by the approach of making this sensitized material side side stick to a transparent base material optically. [0034] Next, the manufacture approach of the volume phase mold hologram of this invention is explained, that is, although carried out on the 1st process which exposes said hologram record medium carried out to the interference pattern of the visible laser beam of light oscillated from a radiant ray especially helium-Cd laser, Ar ion laser, etc., it processes before the 1st process or to the back with the exposure to actinic rays, such as ultraviolet rays, a visible ray, and an electron ray, or (and) heating. As the light source of the actinic rays which were suitable in order to process this record medium, ultraviolet [, such as helium-Cd laser and Ar ion laser,] and the visible laser other than a high-pressure mercury-vapor lamp, an ultrahigh pressure mercury lamp, a high-pressure xenon LGT, a carbon arc lamp, a halogen lamp, a metal halide lamp, a white LGT, a fluorescent lamp, and a tungsten lamp can be used. Since the time amount and the exposure which are exposed to these actinic rays change with sources of actinic rays, they need to perform optimal conditioning. Moreover, generally as a heat source for heat-treatment, heat circuit system oven or a heating roller is used suitably. As for a heat-treatment temperature requirement, for 50 to 150 degrees C is desirable, and it is for 60 to 120 degrees C more preferably.

[0035] After, carrying out exfoliation removal of said protective coat which has covered this record medium from this record medium subsequently to the 1st process exposed to the interference pattern of a radiant ray, it carries out on the 2nd process immersed in the solvent which has the operation which makes the high molecular compound (A) which is the copolymer of two or more components of the homopolymer of the acrylic ester in this record medium, or methacrylic ester, acrylic ester or

methacrylic ester, and a vinyl monomer swell, and the so-called swelling process. As a solvent used suitable for this process, organic solvents generally used, such as chlorine-based organic solvents, such as cyclic ether system organic solvents, such as alcoholic system organic solvents, such as ketone system organic solvents, such as acetic-ester system organic solvents, such as aromatic series system organic solvents, such as benzene, toluene, and a xylene, ethyl acetate, and butyl acetate, an acetone, a methyl ethyl ketone, and a cyclohexanone, a methanol, ethanol, and isopropanol, dioxane, and a tetrahydrofuran, dichloromethane, chloroform, and tetrachloroethane, or these mixed solvents are applicable. In that case, it is required to have the operation which it does not dissolve [operation] completely but makes the high molecular compound (A) which is the copolymer of two or more components of the homopolymer of the acrylic ester in this hologram record medium or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer swell, and it is necessary to choose suitably according to the class of this high molecular compound (A) to be used. Although immersion time amount required to complete this swelling process changes with the swelling effectiveness and immersion temperature of a solvent to be used, in the case of a room temperature, it is completed in general in 30 seconds to 5 minutes.

[0036] Subsequently to said swelling down stream processing, this record medium is made to contact a solvent still more nearly lacking in the solubility and bloating tendency over this record medium, and it carries out on the 3rd process which makes this record medium swollen in said swelling down stream processing contract, and the so-called contraction down stream processing. Although n-alkane system organic solvents, such as a pentane, a hexane, a heptane, and the petroleum ether, are used suitably, if it is the solvent which has the operation which makes this record medium contract as an example of the solvent used suitable for this process, it will not be limited to the above mentioned solvent.



JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

[Function] The hologram record medium of this invention is characterized by including the combination

1 N2

- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

OPERATION

of the high molecular compounds (A) which are the copolymers of two or more components of the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer, (compound B) which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which polymerization is possible 3-keto coumarins (C), and a diaryl iodonium salt (D). The 3-keto coumarins (C) used in this invention absorb efficiently the light oscillated from the visible laser light sources, such as Ar ion laser or helium-Cd laser, and it decomposes a diaryl iodonium salt (D) efficiently according to the spectral sensitization operation. As a result, a free radical will be generated, induction of the radical polymerization will be carried out effectively, and it is thought that it resulted in improvement in a sensibility property. Moreover, it is guessed by using the high molecular compound (A) which is the homopolymer of acrylic ester or methacrylic ester, or the copolymer of two or more components of methacrylic ester and a vinyl monomer that it became possible to manufacture the volume phase mold hologram which was excellent in chemical stability or environmental capability-proof, and was excellent in the sensibility property, moreover, before carrying out on the interference pattern by the radiant ray, or after coping, it is imagined as a thing by having come to manufacture the volume phase mold hologram excellent in especially transparency by performing exposure to actinic rays, such as ultraviolet rays, a visible ray, and an electron ray, and (or) processing by heating. [0038] Moreover, on the other hand, it sets to the volume phase mold hologram record which used this medium for hologram record. In the strong part of the inside of this radiant ray exposure part, and interferential action this record medium -- interference pattern exposure of a radiant ray, if it carries out The polymerization reaction of the compound (B) which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible arises. The acrylic ester as a base material, or the homopolymer of methacrylic ester, Or the network structure is formed with the high molecular compound (A) which is the copolymer of two or more components of acrylic ester or methacrylic ester, and a vinyl monomer, and it becomes insoluble to the solvent used in the following swelling down stream processing. On the other hand, among a radiant ray exposure part, in the weak part of interferential action, the polymerization reaction of the compound (B) which has at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which a polymerization is possible does not arise, or since polymerization degree is low, this record medium is swollen with this solvent for swelling processing. Although guessed as that to which the consistency difference in both parts is formed by this, a refractive-index difference is produced as a result, and hologram record is performed This operation is notably amplified by making the 2nd solvent lacking in the solubility and bloating tendency over this

record medium contact. And having come to offer the volume phase mold hologram excellent in the operation which returns the thickness of this record medium to the thickness before swelling processing,

conjointly high diffraction efficiency, and playback wavelength repeatability thinks again.

FORM PTO-1083 Mail Stop AMENDMENT COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450 Docket No.: <u>331.1085</u> Date: <u>July 25, 2006</u>

In re ap Serial N Filed: For:	oplication of: No.:	Stefano CEVENINI et al. 10/523,562 November 9, 2005 IRONING BOARD HAVING AN	IRON REST
Sir:			
Transm	nitted herewi	th is a Response to Office Action (1	10 pgs) in the above-identified application.
\boxtimes	☐ Petition ☐ Return I☐ Other: C	nitted herewith are: for extension under 37 C.F.R. 1.136 Receipt Postcard One (1) Replacement Sheet of Draw One (1) New Sheet of Drawings (1 p	
	☐ Filing fe	the amount of \$00.00is/are attached by a for additional claims under 37 C.F.F. fee for extension under 37 C.F.R. 1.1	R. 1.16
\boxtimes		ant Commissioner is hereby authorize Ition or credit any overpayment to De	ed to charge payment of the following fees associated with this posit Account No. 50-0552.
	sul An An	pmitted herewith. y patent application processing fees to petition fees for extension under 37	ne presentation of additional claims which are not paid by check under 37 C.F.R. 1.17. C.F.R. 1.136 which are not paid by check submitted herewith, and tion for an automatic extension of time under 37 CFR 1.136.
			William C. Gehris, Reg. No. 38,156
			DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC 485 Seventh Avenue, 14 th Floor New York, New York 10018 Tel: (212) 736-1940 Fax: (212) 736-2427
and/or fe as "first o to "Mail S	ee are being der class mail" with Stop: AMENDM	locuments referred to as attached therein posited with the United States Postal Service sufficient postage in an envelope addressed ENT Commissioner for Patents, P.O. Box 145 450" on July 25, 2006.	•
DAVIDS	ON, DAVIDSO	I & KAPPEL, LLC	०० १, । हेर् ग्रह्म
BY <u>:</u>	lor	nifer L. O'Connell	_ ·
	Jei	inici L. O Collicii	

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

EXAMPLE

[Example] Based on an example, this invention is explained more to a detail below. In each following example, especially, the section expresses the weight section, as long as there is no notice. [0040] Example 1 polymethyl methacrylate (the Aldrich make, weight average molecular weight 710,000) The 100 sections, An isocyanuric acid ethyleneoxide denaturation thoria chestnut rate (trade name ARONIKKUSU M-315 and Toagosei Chemical industry) The 70 sections, A 3 and 3'-carbonyl screw (7-diethylamino coumarin) (compound a) The 2.5 sections, The sensitization liquid which consists the five sections and dioxane of the 900 sections in diphenyliodonium hexafluorophosphate on a 100x125x3mm glass plate It applied using the 3-mil applicator so that the thickness after sensitization liquid desiccation might be set to 6 micrometers, and it was made to dry for 20 minutes in 60-degree-C oven. Furthermore, the polyvinyl alcohol (Aldrich make, 99% [of saponification degrees] or more, weight average molecular weight 80,000) water solution was applied on the film for hologram record, and the medium for volume phase mold hologram record was created. Subsequently, precure according this record medium to the heat-treatment for 25 minutes was performed in 90-degree C hot blast oven. By the optical system for volume phase mold hologram manufacture shown in Fig. 1, after giving volume phase mold hologram record using 488nm light of Ar ion laser, it was immersed in the xylene for 1 minute, and developed negatives and processed [swelling] the sensitization layer, and it is immersed in a heptane for 30 seconds, this medium was made to carry out contraction processing, and the volume phase mold type hologram was manufactured to it. Diffraction efficiency was measured with the ART25C mold spectrophotometer made from Jasco Industry. This equipment can install a photograph multimeter with a slit with a width of face of 3mm on a periphery with a radius [centering on a sample] of 20cm. Incidence of the homogeneous light with a width of face of 0.3mm was carried out to the sample at the include angle of 45 degrees, and the diffracted light from a sample was detected. The ratio of the biggest value except specular reflection light and the value when not placing a sample but receiving direct incident light was made into diffraction efficiency. 2 mJ/cm2 With light exposure, the volume phase mold hologram whose permeability [in / playback wavelength and / in diffraction efficiency / 650nm] is 92% was manufactured 70%. [480nm] Even if it left this volume phase mold hologram for 180 days under the environment of 25 degrees C and 60%RH, the decline in diffraction efficiency was not accepted.

[0041] The precure by the heat-treatment in example 2 example 1 was changed into exposure to the fluorescent lamp for 60 seconds (60W), and also the volume phase mold hologram was manufactured by the same approach as an example 1. The acquired hologram property was collectively shown in the 1st table.

[0042] The result when changing 3 in three to example 9 example 2 and a 3'-carbonyl screw (7-diethylamino coumarin) into the 3-keto coumarins of compound (b) - (h), and also producing a volume phase mold hologram by the same actuation as an example 2 was shown in the 1st table. In addition, in the examples 8 and 9, helium cadmium laser 441nm light was used. The acquired hologram property was collectively shown in the 1st table.

[0043] Changing the polymethyl methacrylate in example 10 example 2 into polymethacrylic acid

isobornyl, others showed the hologram property result when operating it by the same approach as an example 2 in the 2nd table.

[0044] Changing the polymethyl methacrylate in example 11 example 2 into polymethacrylic acid ferro SENIRU methyl, others showed the hologram property result when operating it by the same approach as an example 2 in the 2nd table. In addition, polymethacrylic acid ferro SENIRU methyl can be obtained by the approach of a publication with a page [746th] (1970) of volume [3rd] of "Macromolecules" of C.U.Pittman and others.

[0045] Changing the polymethyl methacrylate in example 12 example 2 into polymethacrylic acid benzyl, others showed the hologram property result when operating it by the same approach as an example 1 in the 2nd table.

[0046] Changing the polymethyl methacrylate in example 13 example 2 into polyacrylic acid trimethoxysilylpropyl, others showed the hologram property result when operating it by the same approach as an example 2 in the 2nd table.

[0047] Changing the polymethyl methacrylate in example 14 example 2 into the copolymer (it is 7:3 at a mole ratio) of a polymethyl methacrylate and styrene, others showed the hologram property result when operating it by the same approach as an example 2 in the 1st table.

[0048] In order to clarify effectiveness in this invention, the example of a comparison explains further. [0049] In example of comparison 1 example 1, a volume phase mold hologram was not able to be manufactured only by exposing this record medium to the interference pattern of Ar ion laser. [0050] When precure processing by the fluorescent lamp was not performed and also a volume phase mold hologram is manufactured by the same approach as an example 2 in example of comparison 2 example 2, exposure energy is 10 mJ/cm2. Although the volume phase mold hologram whose diffraction efficiency is 70% and whose playback wavelength is 480nm was able to be manufactured, the permeability in 650nm of an unexposed part was inferior compared with 0% and an example 2. [0051] The methyl methacrylate in example of comparison 3 example 2 was operated like the example 2 except having changed Polly N-vinyl pyrrolidone and the swelling solvent for development into ethyl acetate, and hologram record was performed. Light exposure 10 mJ/cm2 Although manufacture of the volume phase mold hologram of 60% of diffraction efficiency was possible, since Polly N-vinyl pyrrolidone was water solubility, the diffraction efficiency of a hologram fell to 10% after day neglect. [0052]

[Table 1]

実施例	記錄波長 (nm)	露光量 (mJ/cm²)	回折効率 (%)	プレイバック 波長(nm)	透過率 (%)	保存性 (日)
1	4 8 8	2	7 0	480	9 2	> 1 8 0
2	4 8 8	2	7 0	480	9 2	> 1 8 0
3	4 8 8	4	6 5	480	9 2	> 1 8 0
4	4 8 8	2	7 0	480	9 2	> 1 8 0
5	4 8 8	2	7 0	490	9 2	> 1 8 0
6	4 8 8	5	7 0	483	9 2	> 1 8 0
7	4 8 8	3	7 5	4 8 0	9 2	> 1 8 0
8	4 4 1	8	6 0	450	9 2	> 1 8 0
9	4 4 1	8	6 5	4 4 5	9 2	> 1 8 0

透過率は 6 0 0 n m における値

保存性は、25℃、60%RH保存下における耐久性

[0053]

[I able 2]				`		
実施例	記録波長(nm)	露光量 (mJ/cm²)	回折効率 (%)	プレイバック 波長(nm)	透過率 (%)	保存性 (日)
1 0	4 8 8	2	7 5	4 9 0	9 2	> 1 8 0
1 1	4 8 8	1 0	7 0	4 8 5	9 2	> 1 8 0
1 2	4 8 8	4	8 0	490	9 2	> 1 8 0
1 3	4 8 8	4	6 5	. 480	9 2	> 1. 8 0
1 4	4 8 8	2	7 0	4 9 0	9 2	> 1 8 0

透過率は 6 0 0 n m に お け る 値

保存性は、25℃、60%RH保存下における耐久性

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[0056] <u>Drawing 1</u> shows the block diagram of the 2 flux-of-light laser aligner for volume phase mold hologram manufacture.

[0057]

[Description of Notations]

- 1: Laser light source
- 2: Mirror
- 3: Lens
- 4: Spatial filter
- 5: Base material (glass plate)
- 6: Hologram film
- 7: Protective coat (polyvinyl alcohol film)

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

